# 小型化天線與分集天線設計與分析 Design and Analysis of Compact Antenna and Diversity Antenna for Wireless Communication

林丁丙<sup>\*</sup> Ding-Bing Lin\*

林建宏 Jian-Hung Lin

Zih-Hao Lu

盧子豪

國立台北科技大學電腦通訊與控制研究所

#### 摘要

本篇論文,將探討兩個天線主題,首先探討利用慢波效果設計小型化天線,在天線的兩端其中一端饋入,另一端短路,並且天線中央為開路耦合結構使得於共振頻率 電流同相,經由蝕刻適當幾何結構於天線結構體會引進慢波效果,再調整蝕刻位置會 改變慢波效果,量測結果發現在天線結構上電流分佈越大的地方能夠得到較明顯的慢 波效果。較明顯的慢波效果就越能得到較低的共振頻率,因此經由慢波效應的慢波特 性就能縮小天線的長度,改變天線的寬和高也能降低天線長度。

本論文另提出適用於無線通訊之兩個切換輻射場型分集天線結構,第一個結構, 由兩個相距入/2的平面天線組成的陣列天線,經由高頻二極體的切換同相及反相饋入至 天線可以得到兩個不同陣列因子輻射方向,第二個結構用兩個比偶極天線長的細金屬放 在距離偶極天線入/4的兩端,將兩個金屬的中間切斷並且將高頻二極體放置該處,當高 頻二極體導通時,金屬呈現電感性的反射器,當不導通時呈現電容性的指向器,因此高 頻二極體的切換就能切換天線輻射場型。經由提出的兩個切換輻射場型分集天線經由量 測結果可以分別得到 0.0318 和 0.0837 低相關係數,利用高頻二極體的切換輻射場型的 分集天線的優點是可以取代以往空間分集天線所需要的大空間及需要兩個天線饋入。

關鍵詞(Keywords):小型天線、慢波、分集天線、交換式波束天線。
投稿受理時間:93年10月1日
審查通過時間:93年12月10日

## ABSTRACT

In this thesis, we will discuss two topics about antennas. First, the slow wave effects will be used to design the compact antenna. The elementary structure of the compact antenna is that shorting and feeding positions are located respectively on both sides of the designed antenna. The slow wave effect will be introduced by etching applicable geometric figures on radiator of the antenna and the slow wave effect can be changed by adjusting the etching position. The measurement results show that the significant slow wave effect is introduced, if the etching geometric figure on the radiator of the antenna is placed at the position where has large the current density. Then more obvious slow wave effect introduces the lower relative resonant frequency. So the antenna size can be reduced significantly by the introduction of slow wave property. Also, modifying the width and height of antenna is alternative way to reduce the size of antenna.

The other topic about antenna presented in this thesis will discuss two configurations of switched-beam diversity antennas for wireless communication. In the first configuration, two patch antennas separating  $\lambda/2$  form a two elements antenna array. The feeding phases of each antenna element can be changed from in-phase to out-of phase by switching the appropriate pin-diodes on-off status. Then the array factor of the patch antenna array can be changed from end-fire direction to broadside direction. In the second configuration, two thin conductors are put on both sides of one dipole antenna and the both distances between each thin conductor and the dipole antenna are set as  $\lambda/4$ . For each thin conductor, there is a break point on the middle, then mount a pin-diode on the break point. Because the length of two thin conductors are longer than the length of the dipole antenna, two thin conductors will be equivalent as inductive reflector or capacitive reflector by switching the pin-diode to on or off status respectively. Hence, the main beams of this configuration can be switched and almost have 180° difference. For the above mentioned two configurations, the experiments show the switched-beams have low correlation coefficients 0.0318 and 0.0837 respectively. Only one feeding port is needed to configure the switched-beam antennas and the small distance between the array elements is needed to provide enough low correlation for the proposed configurations.

These above mentioned antenna configurations are suitable to design the practical wireless communication systems. This is major contributions in this thesis.

Keywords: Compact Antennas, Slow Wave, Diversity Antenna, Switched-Beam Antenna

# 壹、簡介

由於目前消費性電子一直以輕薄短小 方便為訴求,所以行動通訊手機和無線區 域網路存取系統也一直以這方向為努力目 標。目前通訊基頻模組和射頻模組大部分 都利用積體電路化的技術使通訊產品輕薄 短小,相對地積體電路技術較難應用於天 線小型化之設計,設計小型天線成為目前 消費性電子產品縮小的關鍵技術,小型天 線的設計在無線通訊中是不可或缺的。

目前小型天線是以 PIFA(Planer Inverted

F Antenna)為主,PIFA 天線於文獻[1][2][3] 已經有完整的探討和研究,此天線也經常 被應用到,如:雙頻天線[4][5][6]、分集天 線[7]之設計,此天線主要的特色是其共振 長度為 λ/4,單極天線比較其優點為天線 結構平面化,平面微帶天線比較其優點為 中間沒有介質損且面積較小。針對 PIFA 天線,[1]已開始探討縮小化之方法,主要 是利用電容負載的概念來完成縮小天線的 目的。

本論文主要是想利用另外一種方法達 到跟 PIFA 天線有相同的效果,本天線的 結構如圖三,這裡主要是利用饋入位置讓 輻射導體電流相位相同讓上面的輻射體和 地形成  $\lambda/2$  的共振長度,減掉地的長度此 天線的輻射體為  $\lambda/4$ ,和 PIFA 天線具有 相同的共振長度。本論文同時也探討了輻 射體寬度對共振頻率的影響,發現寬度越 寬共振頻率越低。針對天線的高度即輻射 導體與地之間距對天線共振頻率的影響, 發現天線高度越高其共振頻率越低。為了 達到縮小天線之目的,於輻射導體或地蝕 刻了特定幾何結構引進慢波效果,將其慢 波效果應用在此天線上,此結構如圖四所 示[8]。由蝕刻結構增加等效電感和等效電 容值,增加等效電感和電容值就會減少相 速度,相速度减少如此將天線縮小,仍可 維持原設計之共振頻率。

無線取代有線是現在科技發展的方 向,也是邁向無線通訊新時代的來臨,但 是無線取代掉有線後接踵而來的問題就更 多了,因為無線通訊的環境比有線通訊更 為複雜,雜訊的干擾、通道的狀況都影響 著無線通訊系統中成為最重要關鍵技術,從 軟體的編碼技術到硬體的性能提升都是為 了克服通道造成訊號衰減及封包傳送所造 成的位元錯誤。其中分集的概念是其中一 種克服通道快速衰落的一種機制,所謂的 分集就是利用通訊技術讓信號在通道中傳 送讓其傳送路徑彼此之間相關性減少,讓 傳送信號在通道中不回同時衰落以增加通 訊系統的傳送接收品質。

一個分集天線主要目的就是降低相關 性,讓信號在空間中的通道彼此相關性很 低,產生多通道傳輸信號的效果,以致於 信號在通道中不會同時被衰落。分集天線 設計上[9]是利用平面天線加上高頻二極 體控制完成切換場型的分集天線,[10]是 利用平面倒 F 型天線(Planner Inverted F Antenna, PIFA)所組成的空間分集天線。

# 貳、天線結構及理論

一、小型化天線

(一)天線架構

此天線結構如圖一,它主要分成兩個部 分,一為上面的輻射體,主要是由兩個長 度同為 λ/8 之導體所組成,下面是地長度 為λ/4,饋入型式為同軸線饋入,饋入的 位置可以在天線的兩端,一邊如果是饋入 端另一邊就是接地短路端,如圖一右邊是 饋入,左邊是接地短路。圖二是圖一的等 效傳輸線模組,在上面金屬導體的槽孔等 效電容為 C1, 上面兩片金屬導體與地之間 的等效電容分別為 C2、C3。接地短路端有 上面金屬導體產生之輻射電阻 Rr/2 串聯短 路接地等效電感 L1° 饋入端有上面金屬導 體產生之輻射電阻 Rr/2 串聯饋入金屬等效 電威 L2, 當產生諧振時由上面金屬導體產 生輻射電阻將能量傳播於空間中。其中地 導體延遲相位為 $\beta_2 \cdot rac{\lambda}{8}$ ,天線金屬導體之

輻射體所提供的相位延遲分別為 $\beta_1 \cdot \frac{\lambda}{8}$ , 當上面兩片金屬長度為 $\lambda/8$ 及下面地金 屬導體長度為 $\lambda/4$ ,如此使得上面輻射金 屬導體上的電流相位為相同相位,並產生 諧振現象。



圖一 天線的傳輸模組







圖三 天線的結構圖

(二)慢波效應應用於縮小天線

慢波主要的目的是將傳播波的相速度 減慢,在這裡主要是增加天線的共振長度 路徑上的電感和電容值,相速度和電感電 容的關係為

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{1}$$

Vp為相位速度,L為電感值,C為電容值, 增加電感和電容值可以降低相速度,這裡 增加電感和電容值的方法是在天線上面金 屬導體上蝕刻幾何圖形,其幾何圖形如圖 四,幾何圖形蝕刻金屬部分主要增加其並 聯電容效應,而較細的金屬導體主要是增 加其串聯電感效應,如此可降低相位速度 就能縮小天線,相速度和波長的關係為

 $V_p = f \cdot \lambda$  (2) f 為共振頻率,  $\lambda$  為共振頻率的波長,在 相同的共振頻率要求下,降低相速度就能 降低共振波長,天線共振長度為  $\lambda/2$ ,所

以也能降低天線實際長度。



圖四 蝕刻結構圖和蝕刻的位置圖

二、分集天線

(一)陣列因子

如圖五所示,將 n+1 個相同構造的天 線排成一直線,而每一單元天線加裝相移 器及衰減器,使得改變天線輻射場型或輻 射方向。每一單元天線應具備固定輻射場 型,但為簡化起見使用等方向性(Isotropic) 暫代之。如此排列天線稱為線性陣列天 線,而可以導出陣列因子(Array Factor)。 因為置於極座標原點的點源天線之輻射場 為 $I_0 \frac{e^{j\beta r}}{4\pi r}$  ( $I_0$ 為電流, r 為離點源距離)故一 等方向性天線之陣列因子(Array Factor)是 AF=1,面對直角座標上排列的線性陣列天 線時,應考慮每單元天線之電流  $I_0, I_1 \dots I_n$ 。另對移相項 $e^{j \varepsilon 0}, e^{j \varepsilon 1} \dots e^{j \varepsilon n}$ , 亦應考慮。得陣列因子

$$AF = I_0 e^{j\varepsilon 0} + I_1 e^{j\varepsilon 1} + \dots + I_n e^{j\varepsilon n}$$
(3)

上式 $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ 表示各單元天線 $0, 1, 2 \dots$ 上之相位。圖六表示二座單元天線之陣列 排置。天線0及天線1各為無指向性的等 方向天線。現在設兩天線間隔距離為d, p為遠處接收端。設天線1電流 $I_1$ 比天線0電流 $I_0$ 超前相位 $\alpha$ 度,則得

$$I_1 = KI_0 \angle \alpha \quad , \left(K = I_1 / I_0\right) \tag{4}$$

由圖六得  $I_1 = r_0 - d\cos\phi$  (5)

如果針對電場強度而言,得

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r_0}$$
 (6)

圖六得知由於兩單元天線輻射而在p點產 生相位差等於

$$\psi = \beta d \cos \phi + \alpha \tag{7}$$

上式  $\beta d = (2\pi / \lambda) d$  是兩電波路徑差且角度  $\alpha \in I_1$  電流比  $I_0$  電流超前角度,故 p 點的 總電場等於

$$E_T = \left| E_0 \left( 1 + K e^{j\psi} \right) \right| = \left| E_0 \left( 1 + k \cos\psi + jk \sin\psi \right) \right|$$
$$= E_0 \sqrt{\left( 1 + K \cos\psi \right)^2 + K^2 \sin^2\psi}$$
(8)

上式 $E_0$ 由天線0產生電場,而 $K = I_1/I_0$ 假使兩天線激勵電流相同者 $(I_1 = I_0)$ 

$$E_T = E_0 \sqrt{(1 + \cos\psi)^2 + \sin^2\psi}$$
  
=  $E_0 \sqrt{2 + 2\cos\psi} = 2E_0 \cos\frac{\psi}{2}$  (9)

 $\psi = \beta d \cos \psi + \alpha = \frac{2\pi}{\lambda} d \cos \phi + \alpha$  帶入上式得

$$E_T = 2E_0 \cos\left(\frac{\pi d}{\lambda} \cos\phi + \frac{\alpha}{2}\right) \tag{10}$$

圖七所示兩支無指向性單元天線受等激勵 電流,但有相位差時所呈顯的輻射波形如 圖七,經由圖七可得

(a) 圖:兩支等方向性天線,間隔d=λ/2,
 同相位α=0<sup>0</sup>,陣列因子

$$AF = 1 \times \exp\left(-j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right) + 1 \times \exp\left(j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right)$$
  
=  $2\cos\left(\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right)$  (11)

医 
$$d = \frac{\lambda}{2}$$
,故  $\beta \frac{d}{2} = \frac{\pi}{2}$ ,  $AF = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)$  (12)

現在將 AF 正規化,換言之,使其最大值 等於1則得

$$f(\theta) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right) \tag{13}$$

(b) 圖:兩支等方向性天線,間隔d=λ/2, 180 度相位差α=180<sup>0</sup>

$$AF = -1 \times \exp\left(-j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right) + 1 \times \exp\left(j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right)$$
$$= 2j\sin\left(\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right)$$
(14)

應用
$$d = \lambda/2$$
,並正規化後可得
$$f(\theta) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)$$
(15)

(C)圖:兩支天線等方向性天線,間隔  $d = \lambda/4$ ,90度相位差 $(\alpha = -90^{0})$ 

$$AF = 1 \times \exp\left(-j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right) + 1 \times \exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) \exp\left(j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right)$$

$$= e^{j\frac{\pi}{4}} \left[\exp\left(-j\left(\beta \frac{d}{2}\cos\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right)\right] + \exp\left(j\left(\beta \frac{d}{2}\cos\theta + \frac{\pi}{4}\right)\right)\right]$$

$$= e^{j\frac{\pi}{4}} 2\cos\left(\frac{\beta d}{2}\cos\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$
(16)

應用
$$d = \frac{\lambda}{4}$$
正規化後得
$$f(\theta) = \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta - 1)\right]$$
(17)

(d)圖:兩支等方向性天線,間隔 $d = \lambda/4$ , 90 度相位差 $(\alpha = 90^{\circ})$ 

$$AF = 1 \times \exp\left(-j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right) + 1 \times \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) \exp\left(j\beta \frac{d}{2}\cos\theta\right)$$
$$= e^{-j\frac{\pi}{4}} \left[\exp\left(-j\left(\beta \frac{d}{2}\cos\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right)\right] + \exp\left(j\left(\beta \frac{d}{2}\cos\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right)\right]$$
$$= e^{-j\frac{\pi}{4}} 2\cos\left(\frac{\beta d}{2}\cos\theta - \frac{\pi}{4}\right)$$

應用 
$$d = \frac{\lambda}{4}$$
 正規化後得  
 $f(\theta) = \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta - 1)\right]$  (19)



圖五、典型線性陣列天線有相移器及衰減 器將所有輸出電流相加集中後輸 入接收機。







圖七、二個等方向天線以相等電流,不同 相位饋入時輻射波形

(二)波形乘積法(Pattern Multiplication)

定義: 陣列天線之輻射場型為將陣列 天線之每一元件固有輻射場型乘以等方向 性天線設在每一元件原位置時的陣列因 子。

$$F(\theta, \phi) = g(\theta, \phi) \times f(\theta, \phi)$$

$$\begin{pmatrix} \text{complete} \\ \text{pattern} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{element} \\ \text{pattern} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \text{array} \\ \text{factor} \end{pmatrix}$$
(20)

上式中, $g(\theta,\phi)$ 為每一個原間天線之正規化 輻射場型,而 $f(\theta,\phi)$ 為正規化後之陣列因 子。在陣列天線的設計控制上只要選定一 個適合的天線輻射場型作為單元天線  $g(\theta,\phi)$ ,只要經過適當的空間幾何排列和饋 入相位控制改變陣列因子 $f(\theta,\phi)$ 就能改變 陣列天線的輻射場型。本章節的分集天線 就是採用此概念完成改變天線輻射場型的 分集天線。

(三)平面分集天線結構

天線結構如圖八由兩個矩形微帶天線 組成,兩個天線的間距為 λ/2,圖八所示 是由兩個 1.6mm 厚度  $\varepsilon_r$ =4.4 的 FR4 做為 天線的基板,右下角為天線基板的側面剖 面圖,中間為微帶天線的地,上層是圖八 灰色部分,下層為饋入傳輸線圖八虛線部 分,其下層虛線傳輸線的長度較上層傳輸 線長 λ/2 亦即上下層傳輸線相位差 180 度 的相位差,經由高頻二極體 Philips BAP50-04W 作為選擇切換電子開闢,使用 1.8µH 電感當作高頻信號和直流電壓的 隔離,天線圖八下方為0伏特的直流參考 電壓,而左右兩端分別輸入正3伏特或負 3伏特的直流電壓,總共使用兩種模態, "+G-"和"-G-"兩種模態,"+G-"和"-G-"代 表其輸入直流電壓為圖八由左到右輸入電 壓的順序,"+"代表+3V,"-"代表-3V,"G" 代表 0V,經由不同電壓控制不同的饋入路 徑。當"+G-"模態時,傳輸線皆經由上層同 相饋入天線,"-G-"模態時左邊由下層虛線 饋入至左邊天線,右邊由上層饋入右邊天 線,饋入相位差為180度。



圖八、具分集特性之矩形微帶天線結構 (四)偶極分集天線結構介紹

天線結構如圖九,中間是一支偶極天 線,左右兩邊是此天線的方向器,左右兩 邊天線比中間偶極天線略長,在左右兩邊 分別用高頻二極體做為開關控制,利用電 威和電阻做直流電壓和高頻信號的阻隔, 其天線實體圖如圖九,將位置"2"和"4"接 0伏特直流電壓的參考準位,經由位置"1" 和"3" 輸入電壓正3伏特和負3伏特來控制 高頻二極體,當位置"1"和"3"接負3伏特 時左邊的高頻二極體導通,此時左邊金屬 導通共振長度較中間的偶極天線長所以呈 現電感性的反射器,右邊金屬高頻二極體 不導通,金屬線被分成兩段比偶極天線短 所以呈現電容性的指向器,左邊感應到耦 合的電流會落後中間偶極天線,此時天線 輻射能量大多會往右邊輻射。當位置"1" 和"3"接正 3 伏特時右邊的高頻二極體導 通,此時左邊金屬較偶極天線短所以呈現 電容性指向器,右邊金屬導通共振長度較 中間的偶極天線長所以呈現電感性反射 器,右邊威應到的電流會落後中間偶極天 線,此時天線輻射能量大多會往左邊輻 射。當不加入任何電壓時,兩邊高頻二極 體都沒導通,兩邊金屬導體較偶極天線短 所以都呈現電容性,此時兩邊都會輻射且 輻射大小差不多。經由不同電壓的改變讓 天線輻射場型改變降低輻射場型相關性達 到天線分集的效果。



圖九、偶極天線設計結構圖

(五)分集天線場型預估與天線量測

單一矩形平面天線的輻射場形[11]計 算得到,利用之前波形乘積法的概念設計 預估輻射場型,並且控制輻射場型來達到 天線分集的效果,將H平面的單一矩形天 線輻射場型與圖七波形乘積,使用兩個平 面天線其兩個天線之間的間距為 $\lambda/2$ ,利 用 Philips BAP50-40W 的高頻二極體切換 控制微帶傳輸線傳輸路徑,其傳輸路徑等 長和不等長相差λ/2長度會使其信號饋入 天線產生同相位或180度反相的相位差, 利用波形乘積的方法做天線輻射場型的乘 積我們預估在同相饋入時輻射場型的 0° 及 180° 方向可以得到較大輻射場型。180 度反相相位饋入情況下,預估會讓 0° 和 180°的輻射場型變小而 90°和-90°的方向 輻射會增加。

經由[12]可以得知偶極天線在磁場平 面(H-plane)的天線輻射場型為全向性 (Omidirection),將輻射場型與圖七(c)和(d) 做波形乘積,可以得到,經過波形乘積的 輻射場型,會將原本的全向性天線輻射場 型變成單一邊輻射能量增加。當與圖七(c) 做波形乘積時 90°的天線輻射能量會增加 -90°的天線輻射能量會減少,當與圖七(d) 做波形乘積時 90°的天線輻射能量會減少 -90°的天線輻射能量會增加。

### **參、結果和探討**

一、慢波效應對天線的影響

在這裡分別探討,將金屬表面蝕刻特 定的幾何結構產生相位延遲與頻率的關 係,其關係如圖十,圖十主要是針對蝕刻 金屬結構所產生相位延遲的關係圖,有二 種狀況,最細的實線為表面沒有蝕刻任何 幾何圖形,其相位速度大約5.1×10<sup>6</sup>m/s, 與頻率關係幾乎沒什麼變化,為非頻率選 擇性。粗的實線為蝕刻如圖四之幾何圖 形,在 4GHz 以前相位速度大約  $4.1 \times 10^6 m/s$ ,比表面沒有蝕刻任何金屬相 位速度减少約20%,4GHz以後其相位速度 會增加,在 4.2GHz~4.7GHz 時其相速度 比沒有蝕刻的相速度大,在此頻帶不適合 拿來做縮小天線的應用,所以在使用金屬 表面蝕刻如圖四之幾何圖形時只能應用於 小於 4GHz 的頻帶。



度跟頻率的關係圖



回了一、个问强刻 結構位 直川 重 则 到 氏 射係數

圖十一是用 HP8720C 所量測 S11 反射 係數,針對蝕刻位置對共振頻率的影響, 天線的大小長度、高度、寬度均相同,只 有蝕刻細胞幾何結構位置不同。黑色實心 線是沒有蝕刻的天線,其高度 h=6mm,寬 度 W=8mm, L1=L2=18.5mm, 其共振頻 率大約在2.1GHz。倒三角形(▽)是在天線饋 入端和短路端的地金屬導體中間蝕刻一個 細胞幾何結構,結構如圖四,其共振頻率 大約 2.1GHz。"\*"形狀的線是將結構蝕刻 在天線的地金屬導體上接近饋入端, 蝕刻 結構位置如圖四,共振頻率為 2GHz。圓 圈形的線是將結構蝕刻在天線輻射體上接 近短路端,其共振頻率大約1.7GHz。星形 (☆)的線是在天線的地上接近短路地方蝕 刻幾何結構,其幾何結構位置如圖四,共 振頻率大約 2.15GHz。正三角形(△)的線 是將結構蝕刻在天線輻射體上接近槽孔的 地方,其共振頻率大約1.9GHz。由圖十一 所量测比較結果可以得到,將結構蝕刻在 天線輻射體上的慢波效果比在天線地導體 上的慢波效果明顯,在輻射導體上蝕刻的 位置越接近短路端,慢波效果越明顯,這 是因為天線在導體上面電流分佈是不均

勻,天線輻射導體上短路端電流最大,所以將結構蝕刻在天線輻射導體短路端附近,慢波效果比較明顯。而在地金屬導體 上蝕刻慢波效果不明顯是因為地金屬導體 面積較大以致於流經蝕刻幾何結構電流較小,所產生的等效電容和電感較小。

#### 二、天線尺寸對天線的影響

圖十二,針對天線的尺寸對天線共振 頻率的影響,圓圈型的線為增加天線輻射 體的寬度, W=13mm, 高度 h=6mm, L1=L2=18.5mm , 其 共 振 頻 率 大 約 1.9GHz。"\*"形狀的線 W=8mm, h=6mm, L1=L2=18.5mm, 共振頻率大約 2.1GHz。 倒三角形的線 W=5mm, h=6mm, L1=L2=18.5mm, 共振頻率大約 2.25GHz。 由圓圈形、"\*"形和倒三角形三條 S11 反射 係數可以得知天線的寬度會影響天線的共 振頻率,天線越寬共振頻率越低,天線寬 度越窄共振頻率越高,是因為增加輻射體 寬度可以增加電容效應,增加電容效應就 能降低相速度,在相同的長度下,可以藉 由天線的寬度,改變天線的共振頻率。圖 十二星形的線 W=8mm, h=3.5mm, L1=L2=18.5mm, 共振頻率為 2.5GHz。由 此結果可以得到高度也是會影響天線共振 頻率,較低的天線高度,其共振路徑較短, 在饋入端和短路端也比較短所以造成的電 感也比較小,因此在相同天線長度下,降 低天線高度,會增加天線的共振頻率。由 以上分析可知,在輻射體上面蝕刻適當幾 何結構或增加寬度及高度都可以降低天線 共振頻率,是因為蝕刻此幾何結構能增加 電容電感值,增加天線寬度能增加其電容 效應。



圖十二、不同天線寬度和高度所量測到的 反射係數

三、天線場型和增益結果

表一是所有天線的增益,表格中分為 雨部分,上半部是針對蝕刻位置所作分類 的天線,前兩個是針對蝕刻在天線輻射導 體上不同的位置,第一個是蝕刻在天線輻 射導體接近槽孔的地方, 增益為 2.93dBi, 第二個是蝕刻在天線輻射導體上接近短路 的地方, 增益為 2.1dBi。第三到第五是針 對蝕刻在天線地導體上不同的位置,第三 個是蝕刻在天線地導體上接近饋入端,增 益為 2dBi, 第四個是蝕刻在天線地導體的 中央, 增益為 3dBi, 第五個是蝕刻在天線 地導體接近短路端, 增益為 2.37dBi。以蝕 刻在天線地導體的中央增益最大。表一的 下半部針對天線不同的寬度和高度,第一 個是天線輻射導體寬度為 5mm 高度為 6mm 增益為 2.9dBi, 第二個是輻射導體寬 度為 8mm 高度為 6mm, 增益為 3.41dBi, 第三個是天線輻射體寬度為 13mm 高度為 6mm, 增益為 1.57dBi, 第四個是天線輻射 體寬度為 8mm 高度為 3.5mm, 增益為 2.6dBio輻射導體寬度為8mm 高度為6mm 增益最大。圖十三為天線量測到的場形其

順序由上而下與表一相同,其 E-Plane 所 造成的天線場型不對稱是因為天線饋入是 由單邊饋入所造成,H-Plane 的交叉極化, 有蝕刻的天線會比沒有蝕刻的天線大約增 加 10dB 以上,因為在天線上蝕刻結構會 破壞電流在天線導體上的方向,因而使得 交叉極化增加,但是同極化和交叉極化相 差 10dB 並不會影響太太。就以同極化而 言,蝕刻並不會影響天線場型大小。由表 一天線增益和圖十三天線場型可以得,改 變天線寬高和蝕刻結構都是設計此天線縮 小化的方法。

Antenna type (with	Gain
etching cell on	(dBi)
antenna)	
Cell near slot on	2.93
radiator	
Cell near short on	2.1
radiator	
Cell near probe on	2
ground	
Cell on center of	3
ground	
Cell near short on	2.37dBi
ground	
Antenna type	Gain
(without etching any	(dBi)
cell)	
W=5mm , h=6mm	2.9
W=8mm · h=6mm	3.41
W=13mm · h=6mm	1.57
W=8mm , =3.5mm	2.6

表一

小型化天線與分集天線設計與分析 11





圖十三、天線場型由上而下依序如表一, 實線為同極化,虛線為交叉極化 E-Plane 為圖三的 X-Z 平面, H-Plane 為圖三的 Y-Z 平面

四、天線量測結果

圖十四為圖八兩個模態量測到的 S11 結果值, "\*"為"+G-"模態電壓量測到的 S11值,"o"為"-G-"模態電壓量測到的 S11 值,由圖十四量測到 S11 值發現當在"-G-" 模態下方傳輸線會導通,經灌孔穿層至下 方傳輸線這樣會增加傳輸線電感性,所以 共振頻率會比"+G-"模態低。當在"+G-"模 態時圖八左邊的高頻二極體由上層傳輸線 導通, 右邊高頻二極體由上層傳輸線 導通, 上層的兩條傳輸線同時饋入天線, 此 模態傳輸線為同相位饋入天線輻射場型為 圖十五的虛線圖,當在"-G-"模態時圖八左



圖十四、具分集特性之矩形微帶天線量測 S11

邊的高頻二極體由下層虛線傳輸線導通, 右邊高頻二極體由上層傳輸線導通,經由 λ/2長度差產生 180 度相位差,利用相位 差180度饋入至矩形微帶天線,其輻射天 線場型為圖十五的實線圖。在"+G-"模態下 兩個天線的饋入同相位其輻射場型如預估 天線場型一樣,在0°及180°的輻射場型最 大,在"-G-"模態下兩個天線的饋入為不 同相位,其相位差大約180°,因此大約在 0°和180°的輻射方向會變小,往兩邊的輻 射會增加,因為我們所做的天線為分集天 線,主要目的是讓天線輻射型的相關性降 低,所以不必設計一個很精準的相移器, 只要能夠改變輻射場型降低相關係數達到 分集效果即可,圖十五天線輻射場型相關 係數經由式(21)可得 0.0318, 是一個輻射 場型低相關係數的分集天線,其輻射場型 最大增益為 4.53dBi。



圖十五、具分集特性之矩形微帶天線輻射 場型

圖十六是量測到的 S11 值"o"形的線 是沒有加任何電壓所量測到的 S11, "\*"形 線是加負電壓所量測到的 S11, 黑色實線 是加正電壓所量測到的 S11, 黑色實線 到的 S11 可以發現, 沒有加電壓的 S11 較 大阻抗較不匹配,這是因為此天線的設計 是必須有單一邊金屬導體導通時所設計的 輸入阻抗, 所以當沒有加電壓時兩邊金屬 導體都沒有導通, 所以會有阻抗不匹配產 生, 雖然不是很匹配 S11 也有-10dB 以下, 仍屬於可以接受的範圍。

圖十七為量測到的天線輻射場型,其 天線可以發現可以控制天線有不同的輻射 方向,當加入正電壓時天線場型往90°方 向輻射,當加入負電壓時天線往-90°方向 輻射,當加入負電壓時天線維分方 向會往兩邊輻射,經由式(21)可得其天線 相關係數為0.0837,是一個輻射場型低相 關係數的分集天線,其輻射場型最大增益 為4.02dBi。



圖十六、具分集特性之偶極天線量測 S11



圖十七、具分集特性之偶極天線量測天線 場型

#### 肆、結論

此天線的設計長度為 λ/4,其饋入設 計方式是一種新的概念與一般的 PIFA 天 線不同,能設計成平面隱藏式天線,因為 沒有介質損,只要改變天線長度就能在高 頻工作。只要改變天線寬度,就有不同的 天線長度。只要在適當的位置蝕刻適當的 幾何結構,就能達到慢波效果,在電流分 佈越大的地方越能達到慢波的效果。慢波 效果越大越能降低諧振頻率,也就越能縮 小天線長度。增加天線寬度和擺放慢波結 構都是縮小天線的方法。

利用波形乘積的概念設計出間距  $\lambda/2$ 的矩形微帶天線和  $\lambda/4$ 的偶極天線,在設計  $\lambda/2$ 的矩形微帶天線利用設計傳輸線 計  $\lambda/2$ 的矩形微帶天線利用設計傳輸線 等長和不等長所造成的相位差饋入至天線 改變天線輻射場型, $\lambda/4$ 的偶極天線是利用空間的相位延遲和高頻二極體控制導通 與否使得金屬呈現電容性或電感性,控制 天線輻射方向達到分集的效果,兩種方法 所設計出來的天線,其相關係數都很低, 適合做分集天線的設計應用。

# 參考文獻

- [1] Rowell C.R., Murch R.D., "A capacitively loaded PIFA for compact mobile telephone handsets," Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, 1997
- [2] Virga K.L. Rahmat-Samii Y., "Low-profile enhanced-bandwidth PIFA antennas for wireless communications packaging," Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, 1997
- [3] Panayi P.K., Al-Nuaimi M.O., and Ivrissimtzis I.P., "Tuning techniques for planar inverted-F antenna," Electronics Letters, 2001
- [4] Karmakar N.C., "Shorting strap tunable single feed dual-band stacked patch PIFA.," Antennas and Wireless Propagation Letters, 2003
- [5] Karmakar N.C., "Shorting strap tunable dual-band stacked PIFA," IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 2003.
- [6] Fu-Ren Hsiao, Wen-Shyang Chen,

Kin-Lu Wong, "Dual-frequency PIFA with a rolled radiating arm for GSM /DCS operation," IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 2003.

- [7] Kin-Lu Wong, An-Chia Chen, Yen-Liang Kuo, "Diversity metal-plate planar inverted-F antenna for WLAN operation," Electronics Letters, 2003
- [8] Caloz C. and Itoh, T., "Multilayer and anisotropic planar compact PBG structures for microstrip applications," IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, , 2002
- [9] Ngamjanyaporn, R.; Krairiksh, A; "Switched-beam single patch antenna" *IEE Electronics Letters* . 2002
- [10] Kin-Lu Wong; An-Chia Chen; Yen-Liang Kuo; "Diversity metal-plate planar inverted-F antenna for WLAN operation" *IEE Electronics Letters*, 2003
- [11] Carver, K.; Mink, J.; "Microstrip antenna technology," *IEEE Transactions* on Antennas and Propagation, 1981
- [12] John D. Kraus and Ronald J. Marhefka, *Antennas For All Applications*, 3<sup>rd</sup> ed., Mc Graw Hill, 2002